# 瞬态电子碰撞激发类氖锗 19.6 nm X 射线 激光的理论研究\*

### 乔秀梅 张国平

(北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088) (2006年6月30日收到 2007年1月26日收到修改稿)

近来,许多实验室仅采用一个脉宽为几个 ps 的短脉冲就得到了强放大的软 X 射线激光.这表明瞬态是来得及 电离的.为此,在类氖锗的瞬态电子碰撞激发 19.6 nm 波长 X 射线激光研究中,提出了采用低预脉冲产生低电离度 的预等离子体,后续一个 ps 级短脉冲既电离又加热等离子体的驱动方式.并用系列程序进行了模拟.模拟结果表 明,这种驱动方式也可以得到高增益.

关键词:X射线激光,等离子体,增益系数,瞬态电子碰撞激发 PACC:4255V,5250J,8220W

# 1.引 言

自从 1984 年美国利弗莫尔国家实验室(LLNL) 成功演示类氖硒软 X 射线激光(XRL)以来<sup>[1]</sup>,XRL 的研究取得了很大进展,多脉冲或预主脉冲抽运技 术大大减小了所需的抽运能量<sup>2-10]</sup>,提高了输出 XRL 的亮度.主要有两种抽运方法.第一种方法采用 多个(例如三个)约100 ps的脉冲系列,这些脉冲具 有同样的强度,峰值强度时刻的时间间隔约 400 ps, 第一个脉冲产生等离子体中 增益区很窄,电子密度 梯度太陡,实验中都没有观察到放大的 XRL,等离子 体经过一段时间的膨胀和冷却后,对后续的抽运激 光是不透明的,因而随后的抽运激光能够更有效的 被吸收,在第二和第三个脉冲打靶后,产生了很宽的 均匀等离子体,且其电子密度处于有利于产生高增 益和 XRL 传播的区域,实验在第二和第三个脉冲期 间都观察到了放大的 XRL. 另一种抽运方式也是采 用约 100 ps 的短脉冲,但是采用低的预脉冲(例如主 脉冲能量的百分之几十到百分之几甚至千分之几), 预脉冲形成低温低电离度的等离子体 通过几个 ns 的膨胀 主脉冲加热并电离等离子体 使之达到高的 类氖或类镍离子 同时又具有高的电子温度 从而产 生高增益,以上产生 XRL 的过程中,电离不平衡,基

态和激发态处于平衡,这种机理称为亚稳态电子碰 撞激发机理.目前亚稳态电子碰撞机理一般采用后 一种抽运方案,虽然第一种抽运方案可以产生较宽 的增益区(~100 μm),电子密度梯度也较小,利于克 服折射和功率密度不均匀的影响,但是增益系数很 小.后一种方案等离子体边升温边电离,能够在达到 高的类氖离子丰度时保持更高的电子温度和较低的 离子温度,因而可以产生高增益.不足之处是增益区 靠近临界面,电子密度梯度比较大,而且增益区比较 窄(~10—20 μm),折射和线聚焦的轴向功率密度不 均匀性对 XRL增益和放大的影响大.但是选用合适 的延迟时间和保持线聚焦的轴向功率密度均匀性, 仍然能取得高增益.

与亚稳态电子碰撞激发机理类似,瞬态电子碰 撞激发机理似乎也在经历相类似的发展过程.最初 在瞬态电子碰撞激发机理中,预脉冲产生含有大量 的类氖或者类镍离子预等离子体.ps短脉冲只是将 其迅速加热到高的电子温度,使其产生高增益.普遍 认为在瞬态电子碰撞激发机理中,在ps脉冲加热等 离子体的过程中,电离过程是来不及或者非常缓 慢<sup>11-151</sup>.近来许多实验室仅采用单个脉宽只有几个 ps的短脉冲也得到了放大的 XRL<sup>[16-18]</sup>.对实验结果 分析后,人们发现由于ps级的脉冲是用光栅对将亚 ns脉冲压缩而来的,除了输出ps级的脉冲外,还有

<sup>\*</sup> 国家高技术研究发展计划(863计划)项目(批准号803-804-7-1)资助的课题.

ns 级的功率密度很低的本底噪声.ns 级的本底产生 了低温、低电离的等离子体,后续的高强度短脉冲在 短时间内将等离子体电离到类镍态,并获得高的电 子温度,产生了高增益.这表明在脉宽为 ps 量级的 激光驱动的瞬态电子碰撞激发中,电离是来得及发 生的.基于这种思想,我们研究了瞬态电子碰撞激发 类氖锗 19.6 nm XRL,并用系列程序进行了模拟,下 面介绍模拟结果

## 2. 模拟结果

对于类氖锗 19.6 nm XRL,由于受等离子体折射 的影响大,需要产生密度较平缓的等离子体,我们采 用两个脉宽分别是 1 ns 和 10 ps 的高斯型脉冲作为 预脉冲横向辐照锗平板靶,产生低电离度的预等离 子体.这两个脉冲的强度分别为~1.7×10<sup>10</sup> W/cm<sup>2</sup> 和 3.4×10<sup>12</sup> W/cm<sup>2</sup>,两个脉冲峰值之间的间隔为 1.93 ns,波长为 0.5265  $\mu$ m.用一个 5 ps 脉宽的高斯 型短脉冲加热并电离预等离子体.其波长为 1.053  $\mu$ m,强度为~4.33×10<sup>13</sup> W/cm<sup>2</sup>.第二和第三个脉冲 峰值的间隔为 198 ps.线聚焦的焦线长 1 cm,宽~30  $\mu$ m.抽运激光的总能量~8 J,采用行波抽运.

在瞬态电子碰撞激发类氛锗 XRL 的电离和反 转动力学程序<sup>[19]</sup>进一步完善之前,我们用亚稳态电 子碰撞激发类氛锗的系列程序进行了模拟.亚稳态 的系列程序经过了与国内外实验的检验.长脉冲驱 动时,对波长 19.6,23.2 和 23.6 nm 三条激光线,理 论模拟与实验数据基本符合.在多个短脉冲驱动时, 除了与严重过电离的复合等离子体有关的实验外, 理论模拟与实验也基本符合<sup>[20-23]</sup>.利用亚稳态程序 系列模拟瞬态电子碰撞激发所得到的增益系数可能 偏低,但可以定性地研究瞬态电子碰撞激发产生 XRL 的一些特点,所以我们的模拟对于研究瞬态电 子碰撞激发机理还是有意义的.

图 1 描述了预脉冲产生的等离子体状态.从中 可以看到,预等离子体中最大电离度不到 15,电子 温度和离子温度非常接近,均不到 60 eV.在离开靶 面大约 10 到 25 µm 范围内,电子密度在约(6—8)× 10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>之间,形成了一个变化非常平缓的区域.在 它的两侧,电子密度随离开靶面距离呈指数下降.这 一平缓区域是由波长为 0.5265 µm 的双预脉冲所产 生的.

图 2 描述了短脉冲峰值时刻后 2.4 ps 时的等离

子体状态.从中可以看到,增益区在距离靶面大约 10 到 30  $\mu$ m.因等离子体的继续电离,与图 1 相比, 增益区的电子密度也大幅度增加,达到(7—12)× 10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>,它横跨了基频激光的临界面.在增益区电 子温度、离子温度变化比较平缓.最大电子温度~ 1915 eV,最大离子温度~75 eV,最大增益系数( $G_p$ ) ~40 cm<sup>-1</sup>,增益区比较宽,其半高全宽~18  $\mu$ m.在其 离开靶面 13 到 24  $\mu$ m 的中心区,其电子密度、电子 温度和增益系数均在 10%到 15% 的范围内的变化. 这特别有利于 XRL 的传播和放大.



图 1 ps 短脉冲峰值前 10 ps 时的等离子体状态(电子密度(10<sup>22</sup> cm<sup>-3</sup>)(空心圆),电离度(破折线),以及电子温度(实线)和离子 (点线)温度随到靶面距离<sub>x</sub>(µm)的变化,电子温度和离子温度 以 60 eV 为单位, 电离度以 15 为单位, 横坐标是到靶面的距离, 初始靶面的位置为 0 µm)



图 2 短脉冲峰值后(2.4 ps)等离子体状态(电子密度(10<sup>22</sup> cm<sup>-3</sup>)(空心圆),增益系数(cm<sup>-1</sup>)(实线),电离度(虚线),电子 温度(eV)(点线)以及 10倍离子温度(eV)(点线))随到靶面距离 *x*的变化)

以下研究增益区等离子体状态的时间演化.图 3 是在短脉冲峰值时刻后五个时刻等离子体中增益



图 3 短脉冲峰值时刻附近增益系数(a)电子温度(b)类氛离 子丰度(c)随到靶面距离 x 的变化(设短脉冲峰值时刻为0)

系数(a),电子温度(b),类氖离子丰度(e)随到靶面 距离的变化,图中横坐标是到靶面的距离.从图 3 (a)中可以看出,G<sub>p</sub>大于 20 cm<sup>-1</sup>的时间约有 8 ps. G<sub>p</sub>首先出现在临界密度附近的高密度区,在低密度 区域增益系数非常小.这是因为激光能量主要沉积 在临界面附近的高密度区,高密度区的电子温度也 高,因而首先电离到类氖离子占优的状态.随着时间 的推移,因等离子体的过电离,临界面附近增益系数 在减小.在较低密度的区域,因电子热传导作用,电 子温度逐渐升高,逐渐电离到合适的电离度,增益系 数逐渐增大. *G*<sub>p</sub> 也随着时间向外漂移,增益区有向 外扩展的趋势.这与亚稳态电子碰撞激发机理增益 区的演化有些类似.



图 4 XRL 输出强度随靶长的变化

图 4 是输出 XRL 强度随靶长的变化,根据 Linford 公式拟合<sup>[24]</sup>的小信号增益系数~34.8 cm<sup>-1</sup>. 它并不小于电离合适的预等离子体产生的小信号增 益系数<sup>[19,25]</sup>.首先增益区的电子密度相当平缓,可以 缓解 XRL 在等离子体中的折射,使 XRL 得到有效的 放大;另外由于增益的峰值向外移动,增益区的宽度 也在随时间扩展,这也有利于 XRL 的放大.如果采 用瞬态电子碰撞激发的系列程序,有可能获得更大 的增益系数.

## 3.结 论

本文介绍了低电离度的预等离子体产生瞬态电 子碰撞激发类氖锗 19.6 nm 波长 XRL 的研究成果. 增益区在基频光的临界密度附近,*G*<sub>p</sub>~40 cm<sup>-1</sup>,*G*<sub>p</sub> 大于 20 cm<sup>-1</sup>维持了~8 ps.与亚稳态情况相类似,也 观察到 *G*<sub>p</sub>随着时间向外漂移,增益区有向外扩展 的趋势.平缓的电子密度和增益维持时间长,使得 XRL 能够得到很好的放大,其小信号增益系数~ 34.8 cm<sup>-1</sup>.在驱动激光总能量为 8J 条件下获得了小 信号增益长度积为 31 的结果.应该指出的是,采用 双预脉冲倍频光驱动,形成了一个电子密度在(6— 8)×10<sup>20</sup> cm<sup>-3</sup>之间变化非常平缓的预等离子体起了 很关键的作用.如果采用瞬态电子碰撞激发的系列 程序,有可能得到更高的小信号增益系数,这表明采 用低电离度的预等离子体和几个 ps 长的短脉冲可 以产生高的瞬态增益系数.

#### 本所原子参数组提供了原子参数,在此表示衷心感谢.

- Matthews D L , Hagelstein P L , Rosen M D 1985 Phys. Rev. Lett.
  54 110
- [2] Rosen M D, Hagelstein P L, Matthews D L et al 1985 Phys. Rev. Lett. 54 106
- [3] Key M H 1992 Proc of the 3rd Intern Conf on X-Ray Lasers, Institute of Physics London 171
- [4] Maxon S , Estabrook K G , Prasad M K et al 1993 Phys. Rev. Lett. 70 2285
- [5] Wang C, Wang W, Wu J et al 2004 Acta. Phys. Sin. 53 3752 (in Chinese)[王 琛、王 伟、吴 江等 2004 物理学报 53 3752]
- [6] Wang C, Wang W, Sun J R et al 2005 Acta. Phys. Sin. 54 202(in Chinese)[王 琛、王 伟、孙今人等 2005 物理学报 54 202]
- [7] Daido H , Kodama R , Murai K et al 1995 Opt. Lett. 20 61
- [8] Smith R, Tallents G J, Zhang J et al 1999 Phys. Rev. A 59 R47
- [9] Daido H , Kodama R , Murai K et al 1995 Opt. Lett. 20 61
- [10] Nilsen J , Moreno J C 1995 Opt . Lett . 20 1386
- [11] Healy S B, Janulewicz K A, Plowes J A, Pert G J 1996 Opt. Comm. 132 442
- [12] Whitney K G , Dasgupta A , Pulsifer P E 1994 Phys. Rev. E 50 468
- [13] Nickles P V, Shlyaptsev V N, Kalachnikov M et al 1997 Phys. Rev. Let. 78 2748
- [14] Dunn J, Osterheld A L, Shepherd R et al 1998 Phys. Rev. Lett. 78 2825
- [15] Ozaki T, Ganeev R A, Lshizawa A et al 2002 Phys. Rev. Lett. 89

253902

- [16] Janulewicz K A, Lucianetti A, Priebe G et al 2003 Phys. Rev. A 68 051802(R)
- [17] Janulewicz K A, Lucianetti A, Priebe G et al 2002 Proc of the 8th on X-Ray Lasers (Colorado, America)p26
- [18] Janulewicz K A, Nickles P V, King R E, Pert G J 2004 Phys. Rev. A 70 013804
- [19] Qiao X M, Zhang G P, Zhang T X 2005 High Power Laser and Particle Beams 17 71 (in Chinese)[乔秀梅、张国平、张覃鑫 2005 强激光与粒子束 17 71]
- [20] Zhang G P, Sheng J T, Shao Y F 1990 High Power Laser and Particle Beams 2 298 (in Chinese)[张国平、盛家田、邵云峰 1990 强激光与粒子束 2 298]
- [21] Zhang G P, Zhang T X, Wu J Z 1998 High Power Laser and Particle Beams 10 352 (in Chinese)[张国平、张覃鑫、吴建周 1998 强激光与粒子束 10 352]
- [22] Zhang G P, Zhang T X, Zheng W D 2004 High Power Laser and Particle Beams 16 35 (in Chinese)[张国平、张覃鑫、郑无敌 2004 强激光与粒子束 16 35]
- [23] Zhang G P, Zhang T X, Zheng W D 2004 High Power Laser and Particle Beams 16 171 (in Chinese)[张国平、张覃鑫、郑无敌 2004 强激光与粒子束 16 171]
- [24] Linford G J, Peressini E R, Soody W L, Spaeth M L 1974 Appl. Opt. 13 379
- [25] King R E , Pert G J , McCabe S P et al 2001 Phys. Rev. A 64 053810

## Theoretical study of TCE Ne-like Ge 19.6 nm X-Ray laser\*

#### Qiao Xiu-Mei Zhang Guo-Ping

(Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing 100088, China)
 (Received 30 June 2006; revised manuscript received 26 January 2007)

#### Abstract

Strongly amplified X-ray laser observed in the recent transient collisional excitation (TCE) experiments pumped by a single short pulse suggests that with the help of low level prepulse producing lowly ionized preplasma it is also possible to obtain high gain in the TCE scheme. The TCE Ne-like Ge 19.6 nm X-ray laser pumped by low level prepulse were studid with our code series. Time evolution of plasma status shows that the position of peak gain drifts outward and the gain region is widened as time goes on , which is similar to the QSS scheme.

**Keywords**: X-ray laser , plasm , gain , transient collisional excitation **PACC**: 4255V , 5250J , 8220W

<sup>\*</sup> Project supported by the National High Technology Research and Development Program of China (Grant No. 803-804-7-1).